JP58108045 A PHOTOMAGNETIC RECORDER FUJI XEROX CO LTD

Abstract:

PURPOSE: To make the magnetization inversion with low laser power in the writing stage of information possible by so forming the thin film of a photomagnetic recording medium that the magnetic field for the purpose of magnetization inversion can be applied therefrom from a ferromagnetic thin film. CONSTITUTION: A photomagnetic recorder is formed of a ferromagnetic thin film 2 such as a Co-Cr sulfide film laminated on a substrate 1 such as glass, a heat insulating nonmagnetic thin film 3 such as SiO₂film formed on the film 2, and a photomagnetic recording media 4 such as a Gd-Fe-Co alloy film formed on the film 3, and is irradiated thereon with a laser beam 5 for recording and reproducing. The medium 4 may be a thin film of amorphous alloys of rare earth-transition metals such as Tb-Fe, Gd-Co and may be a vapor-depositd film of Mn-Bi. The thickness thereof is usually about 100W1,000□, and is sufficient if there is the min. thickness at which signals can be detected by a magnetic Kerr effect.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

Inventor(s):

NISHIMURA NOBUO SHIBATA YASUO SUMIYA KAZUHIKO

Application No. 56205297 JP56205297 JP, Filed 19811221, A1 Published 19830628

Original IPC(1-7): G11B01110 G11C01306

Patents Citing This One (8):

- ⇒ EP0217096 A2 19870408 International Business Machines Corporation
 Eraseable self biasing thermal magneto-optic medium
- → EP0217096 B1 19921202 International Business Machines Corporation

 Eraseable self biasing thermal magneto-optic medium
- ➡ EP0227480 A2 19870701 SONY CORPORATION Magneto-optical recording
- → EP0227480 B1 19920819 SONY CORPORATION Magneto-optical recording
- → EP0298137 A1 19890111 KERDIX, INC. Recording material and method for recording data on this recording material
- → EP0298137 B1 19930630 HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

 Method for recording data on recording material and such a recording material
- → US4955007 A 19900904 Sony Corporation
 Thermomagnetic recording method applying power modulated laser on a magnetically coupled double layer structure of perpendicular anisotropy film

→ US5237548 A 19930817 Hoechst Aktiengesellschaft Magneto-optic recording structure and method

(1) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—108045

⑤Int. Cl.³G 11 B 11/10G 11 C 13/06

識別記号

庁内整理番号 7426—5D 7343—5B 砂公開 昭和58年(1983)6月28日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

·. •

砂光磁気記録装置

②特

顧 昭56-205297

②出 頭 昭56(1981)12月21日

@発 明 者 西村伸郎

海老名市本郷2274富士ゼロツク

ス株式会社海老名工場内

⑫発 明 者 柴田恭夫

海老名市本郷2274富士ゼロツク ス株式会社海老名工場内

⑫発 明 者 住谷和彦

海老名市本郷2274富士ゼロツク

ス株式会社海老名工場内

⑪出 願 人 富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂3丁目3番5号

個代理人 弁理士 平木道人 外1名

明 叙 有

1.発明の名称

光磁気配量装置

2.存許請求の範囲

(1) 基板上に費用された強磁性存属と、散強磁性存属上に形成された光磁気配象媒体存践とから構成され、散光磁気配象媒体存践は、放強磁性移践から、磁化反転のための磁界を付与されることを特徴とする光磁気配象装置。

(2) 基板上化積層された強磁性薄膜と、酸強磁性 薄膜上化形成された断熱性非磁性薄膜と、酸断熱 性非磁性薄膜上化形成された光磁気配線媒体薄膜 とから構成され、酸光磁気配線媒体薄膜は、酸強 磁性薄膜から、磁化反転のための磁界を付与され ることを特徴とする光磁気配像装置。

3.発明の詳細な説明

本発明は、強磁性体あるいはフェリ磁性体から

なる記録媒体にレーザービームを照射し、磁化反転を激起させることによつて情報の記録を行ない、 せた敗記録媒体にレーザービームを照射し、その 反射あるいは透過に伴なり、磁化方向による偏光 状態変化を検出して情報を再生する、いわゆる光 磁気記録技術に使用する光磁気記録装置に関する。

光磁気配象媒体としては、たとえば、希土類と 遺移金属との合金からなるアモルファス垂直 磁化 膜媒体を用いるものが公知である。

また、代表的な光磁気配録再生装置としては、 回転する円板状の配像媒体に、レーザービームを 照射するものが知られている。

この装置は、配録時には、配録情報に従って変調されたレーザービー人を用いて、媒体の磁化状態を制御し、再生時には、連続ビームを用いて配像媒体を照射するものである。更に必要ならば、レーザービームには、フォーカス制御と、特に再生時に必要なトラック制御が加えられる。

前述のような光磁気配象再生装置において、配 銀時に用いられる光(例えば、レーザー)ピーム の強度は、加熱された記録媒体が磁化反転の可能 な温度域に、確実に到達するように、十分に強い ことが要求される。

いま、代表的に、2000Å厚みの Gd-Oo合金 膜に、2mm径のレーザーピームを10m秒間照射 して加熱した場合、磁化反転が可能となる磁化反 転離度(120℃)まで、電変上昇させるのに必 要をレーザー出力は50mm程度であつた。

良く知られているように、光磁気配縁にかける、 光照射による加熱域の数化反転は、その周辺部の 非加熱域からの磁界によつて行なわれるのが普通 である。一般に、磁性層の厚みが小さくなるにつ れて、磁性層のもつ磁化は小さくなる。したがつ て、加熱域へ及ぼす非加熱域からの周辺磁界も小 さくなる。

すなわち、磁性層の厚みが余りに小さいと、加 熱域に加わる磁界も小さくなり、加熱域の磁化反 転が生じなくなる。そして、前述の2000人と いう厚みは、Gd-00合金膜にかいて、加熱域が、 その周辺部からの磁界によつて磁化反転されるの

要とするととは光磁気配像技術の実用化を阻む大きな原因の一つとなつていた。

もちろん、大出力レーザーを用いなくても、配 無時の走査速を低くすれば、前例と同等の熟工 ネルヤーを付与することができ、配無自体は可能 である。しかし、この場合は、配無速度が遅くな るという欠点があつた。あるいは、何らかの外部 磁界印加手段一たとえば、代表的には、空心コイ ルが必要となり、装置が大がかりとなる欠点があ つた。

本発明は、上述した従来の光磁気配像媒体の欠点に値みてたされたものであり、その目的とするところは、情報書き込み時に低いレーザーパワーで磁化反転が可能を光磁気配像装置を提供するととにある。

本発明の他の目的とするところは、配保時に付与する熱エネルギーを減少させることによつて、 情報配保速度を高くするととのできる光磁気配像 装置を、提供するととにある。

本発明のさらに、他の目的とするところは、外

化必要を経度最小の値である。

また、レーザー光によるスポット加熱により、 磁性層をキュリー選度又は補債温度まで上昇させ ようとする場合、磁性層のミクロな特性の不均一 ヤレーザー光の焦点ずれなどにより、レーザー照 射部すなわち、加熱域の到速温度には違いが生じ る。

とのため、磁性層の厚みが小さくて、非加熱域からの周辺磁界が小さい時には、レーザー照射部が冷却する過程で、磁化反転を起こすに必要を反転磁場が、周辺の非加熱域から供給され得ない場合が生じてきて好ましくない。

従つて、磁性膜の膜厚がうすい時には、物一かつ確実な配縁を得るために、外部磁界印加手段が必要となつてくるという欠点を有していた。

しかし、再生時、するわち酸配録媒体にレーザービームを照射して、その反射に伴なう磁化方向による偏光状態の変化を検出する過程では、1mmのレーザー出力でも十分であつた。

とのように、書き込み時に大出力レーザーを必

部磁界印加手段を必要としない光磁気配像装置を 提供することにある。

以下に、図面を参照して本発明を詳細に説明する。

本発明による、光磁気配録装置は、第1図にその断面図を示すように、ガラスなどの基板1上に 機関された強磁性薄膜2 (例えば、00-07磁化膜)と、飲強磁性薄膜2上に形成された断熱性非磁性薄膜3 (例えば、810g 膜)と、飲非磁性薄膜 3上に形成された光磁気配録媒体4 (例えば、 Gd-Fe-Co合金膜)とから構成される。なか、5 は記録再生用のレーザービームである。

前記光磁気配録媒体4は、代表的にTD-Fe, Gd-Go等の希土類一遷移金属アモルフアス合金存 膜であつても良いし、Mn-B1蒸着膜であつても良い。また、鉄光磁気配録媒体4は、磁気カー効果 によつて信号を検出できる最小の厚み(通常は 100Å~1000Å)があれば充分であり、代 表的には数百Åで良い。

前記強磁性薄膜2は、光磁気記録媒体4と同一

特開昭58-108045 (3)

材料で構成されていても良いし、異なつていても 良い。もつとも、Oo-Or転直磁化膜のように、飽 和磁化の値が比較的大きな材料であつた方が、光 磁気配像媒体4に与える磁線が強くなるために、 望ましい。

また、前記強磁性審集2の厚みが厚いほど、磁化が強くなるので、望ましいが、厚さ1m型度の審験であれば充分である。もちろん、放強磁性審験2は、あらかじめ、一方向あるいは二方向に飽和磁化されているととが肝要である。

第2図に、強磁性薄膜2を二方向に磁化した本 発明の他の実施例を示す。同図において、第1図 と同一の符号は同一部分を示している。

次に、第1図の光磁気配録装置を用いた、光磁 気配録過程を述べる。

まず、1.5 AME登程度に集束され、かつ情報に従って変調を受けたレーザーピーム5か、第1図に示すように、光磁気配像媒体4上に照射される。その結果、欧光磁気配像媒体4が加熱され、その加熱はキューリー点あるいは補債程度に達する。

4のうち、レーザーピーム5を照射されて加熱された部分(加熱域)の磁化は、図示のように反転して上向きになる。

再生時には、記録時よりも出力パワーを、減少させたレーザーピームが、記録時と同等、あるいはそれ以上のピーム径に集束されて、光磁気 記録 体体 4 上に照射される。なな、このとき、レーザービームは直離偏光されている。

先磁気配象媒体4は、金属光沢を有しているので、入射光は反射される。とのとき、直線個光は、磁気カー効果により、その磁化状態に応じて偏光 面の個製作用を受ける。

それ故に、この反射光を検光子に入射させることにより、光磁気配像媒体4の磁化状態-寸なわち、配像情報に応じた光の強弱信号に変換される。

なか、磁気カー効果が確認できる最小の光磁気 配象媒体の誤厚は、材料によつて異なるが、放送 のように、かかむね100Å~1000 A程度で ある。

次に、本党明者らが実施した光磁気配録装置に

この場合、キューリー点あるいは補償盘度に達した光磁気配録媒体4から強磁性導膜2への熱の伝導は、断熱的性質を有する非磁性薄膜3により動けられる。それ故に、前配配録媒体4のみの局所加熱が達成される。

また、光磁気配録媒体4の内部にかいても、従来のように厚い配録媒体を使用する場合と比較して、加熱時間が短額化されるので、配録媒体の平面内での熱の伝達・放散が少なくなる。

とのために、本発明では、配録のために必要な レーザーパワーが小さくて済むようになるばかり でなく、加熱領域の径が小さくなり、ピット密度 が向上するという望ましい結果がもたらされると とになる。

光磁気配録媒体4の加熱域は、冷却する過程に かいて、外部磁場の方向に従って再び磁化される。 このための外部磁場は、本発明にかいては、基板 1上に積眉された強磁性移膜2によって与えられる。

すなわち、第1図の場合には、光磁気配録媒体

ついて、さらに詳細に、具体的数値例などを説明 する。本発明者らが実施した光磁気配録媒体装置 は第1図に示したものと同じ構成である。

さらにその上に、光磁気配象媒体としてGd Bo-00合金膜4を500点の厚みで、スパッタリングにより形成した。また、この実験では、さらにこの上に、第1図では図示を省略しているが、第2のB10,膜を、Gd-Pe-00合金膜4の酸化防止用として形成した。

なか、との場合、00-0 m額直磁化膜2の抗磁力 E0 を2000エルステッド程度以上の値に選び、 外来維音や外部磁場などにより、その磁化が弱め られることのないように配慮することが必要であ る。

全ての存膜2~4を形成した後、外部からの連

特開昭58-108045 (4)

当な世界によつて、Co-Or語直磁化膜2は上向きに、またGd-Fe-Co合金膜4は下向きに、それ ぞれ一方向に磁化した。

たのような磁化は、例えば、CO-CT磁化膜2の 抗磁力をGE-Fe-Co合金膜4のそれよりも大き くしてかき、CO-CT磁化膜2を比較的強い外部磁 界で上向きに磁化し、その後に、その抗磁力より も小さい外部磁界でGE-Fe-Co合金膜とCO-CT 磁化膜とを下向きに磁化することによつて速成される。

また、との実験例では光磁気配像媒体4を形成した後に、その下の強磁性薄膜2と共に2層の磁化をかとなったが、あらかじめ磁化された膜をラミネート等の技術により貼合せる事も可能である。

00-Cr垂直磁化膜2は、組成比によつてその飽和磁化Meが決まる。たとえば、25 f Cr - 75 f 00 の組成のものでは、400 emu / coが得られている。との値は、他の垂直磁化膜よりも大きく、本発明における光磁気配像媒体として使用されるのには望ましいものである。

- (1) 館園での抗磁力Hoは 1 5 0 0 エルステッド以上であること。 (空気中では比透磁率が 1 であり、ガウスとエルステッドは同じ数値であらわされるから)
- (2) 抗磁力Hoの重変依存性が大きいこと。
- (3) 補債温度は、資産より20~30℃高いこと。
 レーザーピーム5によつて、100℃~200℃
 にまで加熱された、GaーFe-00合金製4の抗磁力Boは、非常に小さくなる。このために、00-0x
 番疽磁化膜2よりの磁界によつて、加熱前の磁化の向き(下向き)にかかわらず上向きに磁化され、冷却後も、そのまま保持される。

すなわち、この実験例の場合、Gd-Fe-Co合金膜は、金での個所にかいて、情報の書き込み前に、金融にかいて、1500~2000エルステッドの一様外部磁界によつて、下向きに磁化されていたが、レーザーピーム5によつて加熱された個域だけは、上向きに磁化反転が起とつて、光磁気配差が速度された。

第4回は、本発明による光磁気配象装置の、さ

また、00-0r垂直磁化膜2は、垂直方向に飽和磁化しているために、その反磁界(場)係数-寸なわち磁極の形状により発生する反響磁界-は、最大値4*(約12.56)であると考えられる。それ故に、垂直方向での印加磁界(E)-保有磁界強度(I)曲線は、第2図のようにあらわされる。

第1図において、Gd-Fe-Co合金膜4の付近に加わる Co-Cr膜2の磁界による磁束密度は、磁束密度 Bと保有磁界強度 I との間に

 $B = 4 \times I$

たる関係があるところから、00-0r垂直磁化膜2 の上面から810。膜3の上面までに磁束の被表が 全くないと仮定すると、第2図より、4××1.5×10^a ナなわち150^a0 ガウス程度であると推定される。

以上のことから、GdーFe-Go合金膜4の磁気 的性質としてはつぎのような条件が必要なことが わかる。

らに他の実施例を示す断面図である。図において、 第1図および第2図と同一の符号は同一または同 等部分をあらわしている。2点は強磁性準膜とし ての7-3620。層である。

第4図の装置の製造工程はつぎのとおりである。

- (1) ガラス基体:1の上面に、強磁性薄膜としての τーΡ® Q 膜 2 Δ を、スパッタリングにより、 1μmの厚みで形成する。
- (3) さらにその上に、光磁気配像媒体としての Qd-Fe-Oo合金膜 4 を、500点の厚みでス パッタリングにより形成する。
- (4) 望ましくは、さらにこの上に、図示していない BiQ 膜を、Gd-Fe-Co合金膜4 の酸化防・止用として形成する。

第1,2図との対比からも明らかなように、との実施例が前述の実施例と異なる点は、Gd-#e-Go 合金膜4への配録磁界を与えるために、Co-Or垂

特開昭58-108045 (5)

直融化膜2の代りに、T-P●303膜2▲を用いている点である。

アード®®の。膜2 A は面内磁化膜であるので、光磁気配線媒体4 に配線磁界を生じさせるためには、アード®®の。膜2 A は、第4 図に示したように、その面内磁化が反転されていることが必要である。ナなわち、このアード®®の。膜2 A の磁化反転部でのみ、上向きあるいは下向きの外部磁界がQ4-P8--00 合金膜4 に与えられる。

アーア・の膜24の面内磁化は、第4図のように成膜した後に実行してもよく、また予め面内磁化を推とした薄膜を装着してもよい。いずれの場合でも、その結果生ずる外部磁界が、GdーFo-Co-合金裏4の抗磁力を超えることがないようにすることが必要であることは明らかであろう。

本発明者らの実験においては、磁気ヘッドによって、放長 2 mmのパルス放によって前述の磁化反転を行なったととろ、良い結果が得られた。第1の実施例におけると同様に、あらかじめ、G 4 mm mm の 合金膜 4 は、全面で下向きに、一様磁化され

ーで光磁気配像媒体の磁化反転を生じさせること が可能となり、あるいは情報配象速度を速くする ことが可能となる。

又、本発明の構成によれば、書き込み時のレー ザー出力は10mm程度のもので良く、断熱層の 効果が確認された。なか、前配断熱層は、場合に よつては省略することもできる。

4. 図面の簡単な説明

第1回かよび第2回はそれぞれ本発明による実施例を示す新面回、第5回は本発明による光磁気配像媒体のB-I自襲を示す回、第4回は本発明によるさらに他の実施例を示す斯面回である。

1 …ガラス基体、2 …強磁性薄膜、3 …断熱性 非磁性薄膜、4 …光磁気配無媒体、5 …レーザ ーピーム

代理人 弁理士 平 木 道 人 外1名

てかり、レーザーピーム5で加熱された領域のみが、磁化反転された。

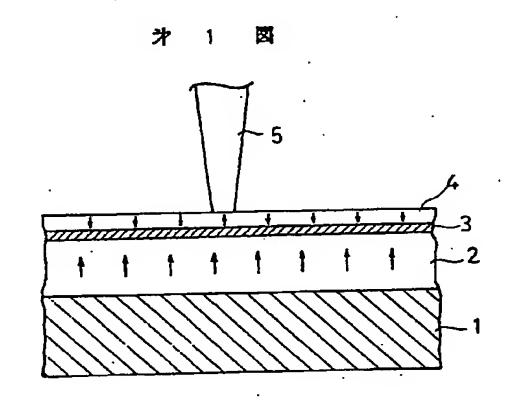
ことで注目すべきことは、解4図の実施例では、 アード・10 膜2 A内の磁化の単極と単極とがぶつ かる磁化反転部でのみ、Gdード・一00 合金膜4が 上向きに磁化されることである。

したがつて、前述のように、労任性将膜(Fー FegO_g)2 A を、放長2 Amのパルス波で供化反転 させた場合には、光磁気配録媒体(Gd-Fe-Oo) 4 の磁化反転領域は、強磁性薄膜2 A の磁化反転 方向に沿つて4 Amの間隔で存在するととになる。

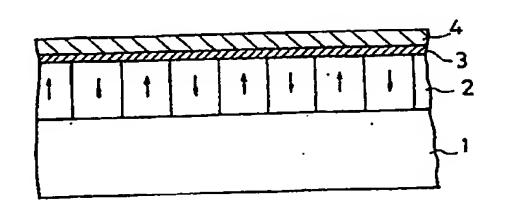
すなわち、紀録周期は、7 - ₹ +2 Ca 膜 2 A の 磁化反転の波長によつて、あらかじめ決められてしまうことになる。

なお、この場合、『ーFor Q 膜2 A および G dー Fo-Co 合金膜 4 の磁気的性質である抗磁力Bcや 飽和磁化などは第 1 の実施例の場合と同じであっ て良い。

以上述べたととろから明らかなように、本希明によれば、情報書き込み時に、低いレーザーパワ



才 2 网



特開昭58-108045 (6)・

